

진공 및 플라즈마 응용기술

박강일

(주)에스엔텍

(주)에스엔텍은 2002년 설립이후 고객님들의 도움으로 매년 50% 이상의 꾸준한 성장을 통해 현재 반도체 및 디스플레이 전공정장비 전문제작 업체로 손꼽히고 있으며 지속적인 인재양성과 더불어 끊임없는 연구개발을 실천함으로써 국내외적으로 경쟁력 있는 회사가 되기 위해 최선을 다하고 있는 젊은 기업입니다.

Suttering, Evaporator, CVD, ALD, ICP-RIE 등과 같은 반도체, 디스플레이, MEMS소자 제작을 위한 박막증착 및 식각장비를 비롯하여, RTP, Nano wire growing system등과 같은 열처리 장비를 지속적으로 생산하고 있으며, 최근에는 Wafer 및 Glass, Film 기반의 Solar cell 제작을 위한 PE-CVD system개발을 완료하여 공급하고 있습니다.

또한 산업용 코팅, 플라즈마 이온질화, 플라즈마 디스미어, 플라즈마 클리닝 등과 같이 산업 전반에 걸친 플라즈마 응용기술에 대한 Solution을 제공하고 있습니다.